室蘭工業大学
学術資源アーカイブ
Muroran Institute of Technology Academic Resources Archive

室蘭工業大学研究報告. 理工編 第10巻第1号 正誤表

メタデータ	言語: eng 出版者: 室蘭工業大学 公開日: 2014-07-28 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/10258/3694

正　誤　表

誤	正
目次　上から2行目 級国谷　芳雄	紀国谷　芳雄
目次　上から6行目 and Exlension Thecrems"	and Extension Theorems"
p 12　下から6行目 $T_2 T_1 = T_1 T_2$|whenever	$T_2 T_1 = T_1 T_2$ whenever
p 12　下から1行目 $\left(\sum_{\mu=1}^{m} T^{\mu}(y+c)\right) < \eta\Big\}$	$\left(\sum_{\mu=1}^{m} T^{\mu}(y+c)\right) < \eta\Big\}$.
p 20　上から3行目 行ったもとのであり	行ったものであり
p 23　表－3第一欄上から 1400, 1450, 1500	1450, 1500, 1550
p 23　縦軸 $\triangle \mathrm{Nc}_{\max}^{\mathrm{Fe}}$	$-\triangle \mathrm{Nc}_{\max}^{\mathrm{Fe}}$
p 23　左下図 (c)	(b)
p 23　右下図 (b)	(c)
p 25　図－4縦軸 $\triangle \mathrm{Nc}_{\max}^{\mathrm{Si}}$	$-\triangle \mathrm{Nc}_{\max}^{\mathrm{Si}}$
p 53　上から10行目 date obtained	data obtained
p 58　下から8行目 原因が圧密係数	原因を圧密係数
p 58　下から2行目 共に一層に	共に一層
p 65　上から8行目 $\iint N_i \frac{k\rho}{\mu} \sum_{k=1} \rho_k N_k \, dxdy$	$\iint N_i \frac{k\rho}{\mu} \sum_{k=1}^{4} \rho_k N_k \, dxdy$
p 148　上から12行目 空白（論文受理月日の記載もれ）	（昭和54年5月19日受理）
CONTENTS　上から5行目 and Exlension	and Extension

Editing Committee の訂正

M. Yoshida	President	*Chairman of the Committee*
K. Orikasa	Prof.	*Electrical Engineering*
N. Takeno	Prof.	*Industrial Chemistry*
Y. Sawada	Prof.	*Mineral Development Engineering*
S. Ozaki	Prof.	*Civil Engineering*
C. Mizuno	Prof.	*Mechanical Engineering*
K. Ikawa	Prof.	*Metallurgical Engineering*
J. Sugita	Prof.	*Chemical Engineering*
K. Kikuchi	Prof.	*Industrial Mechanical Engineering*
M. Obata	Prof.	*Architecture and Building Engineering*
S. Hara	Prof.	*Electronic Engineering*
Y. Takeuchi	Prof.	*Literature*
N. Kojima	Prof.	*Science*
N. Nishida	Prof.	*Applied Material Science*
T. Watabe	Prof.	*Mechanical Engineering (Evening Session)*
K. Ikawa	Prof.	*Chief Librarian*